# MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA VAPORIZACIÓN DE TbCl<sub>3</sub> EN UN RECTOR VERTICAL

M.O. Barbaglia<sup>1</sup>\* y M.R. Esquivel<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Comisión Nacional de Energía Atómica-Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires Pinto 399-(B7000GHG)-Tandil-Buenos Aires-Argentina *e-mail: barbagli@exa.unicen.edu.ar*<sup>2</sup> Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Centro Atómico Bariloche-Av. Bustillo km 9.5 (R8402AGP)-Bariloche-Río Negro-Argentina

En este trabajo se calculan los coeficientes de difusión binarios de TbCl<sub>3</sub> en Ar y N<sub>2</sub> y se deduce el coeficiente de transferencia de masa para un sistema crisol-reactor vertical en el rango de temperaturas entre 600 y 950°C, para velocidades lineales de entrada de gas de 4,40.10<sup>-4</sup> m.s<sup>-1</sup>. Con los datos hallados, se modela y se simula la vaporización de TbCl<sub>3</sub> utilizando grado de vaporización ( $\alpha_{TbCl3}$ ) y temperatura como parámetros.

Palabras claves: vaporizacion, TbCl<sub>3</sub>

In this work, the binary diffusion coefficient of TbCl<sub>3</sub> in both Ar and N<sub>2</sub> is calculated in the 600 to 950 °C temperature range and the corresponding mass transfer coefficient is deduced for a vertical reactor containing a hanging crucible. The calculation is performed for gas linear velocity inlet of  $4,40.10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$ . The data found are used to model and simulate the vaporization kinetics of TbCl<sub>3</sub>. Vaporization degree ( $\alpha_{TbCl3}$ ) and temperature are used as operation parameters.

Key Word: vaporization, TbCl<sub>3</sub>

# I. INTRODUCCIÓN

Los datos de transporte correspondientes a la evaporación de  $TbCl_3$  no han sido citados en la biblografía. Esto es debido a dos factores:

1) No se conocen sus parámetros críticos, por lo que no se pueden estimar los coeficientes de difusión a partir de ecuaciones teóricas o de correlaciones semiempíricas.<sup>1</sup>

La determinación experimental de los mismos 2) no es sencilla, este cloruro es higroscópico<sup>2</sup> y en presencia de atmósferas con óxigeno forma el correspondiente oxicloruro. Estas características demandan el tratamiento de muestras en caja de guantes y limitan las técnicas posibles de uso para la determinación de parámetros de transporte. Sin embargo, es posible determinar estos parámetros a nivel teórico. <sup>3-4</sup> Para ello puede utilizarse una sustancia de referencia para calcular el coeficiente de difusión.<sup>4</sup> y simular la fluidodinámica en el sistema experimental seleccionado. A partir de la simulación de la fluidodinámica y de los valores del coeficiente de difusión, es posible calcular el coeficiente de transferencia de masa. A partir de éste, es posible simular la cinética de la vaporización, siempre que la misma esté controlada por transferencia de masa en la fase gaseosa. La posibilidad de utilizar este enfoque, que difiere de aquel clásico donde la velocidad de transferencia de masa se supone inversamente proporcional a las de la capa límite promedio <sup>5</sup> tiene

\* Autor a quién debe dirigirse la correspondencia.

posibles aplicaciones en el campo tecnológico, ya que puede ser usado en la separación de los cloruros de lantánidos obtenidos como subproducto del tratamiento por vía húmeda o seca de los minerales correspondientes <sup>6</sup> ha motivado la elaboración de este trabajo.

# II. SISTEMA SELECCIONADO Y CONDICIONES DE SIMULACIÓN

El sistema simulado consiste en un reactor cilíndrico vertical conteniendo un porta-muestra prismático hueco. Las dimensiones y características del dispositivo se muestran en la Figura 1.



Figura 1. Esquema del dispositivo donde se realiza la simulación. Las dimensiones están dadas en cm.

Los fluidos seleccionados fueron Ar y  $N_2$  para una velocidad lineal de entrada de 4.42.10<sup>-04</sup> m.s<sup>-1</sup>. Las simulaciones fueron realizadas para un sistema gas ideal compresible en condiciones isotérmicas para temperaturas entre 600 y 900 °C, utilizándose una solución laminar sobre una malla de 29767 celdas y 14500 nodos. La masa de la muestra de TbCl<sub>3</sub> es de 2 mg.

# **III RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

#### Cálculo de los coeficientes de difusión.

Los coeficientes binarios de difusión de TbCl<sub>3</sub> en Ar y N<sub>2</sub> fueron calculados utilizando el formalismo de la ecuación de Slattery y Bird para gases no polares <sup>7</sup>. La metodología de cálculo y las especies establecidas como referencia fueron presentados previamente.<sup>4</sup> Un resumen de los resultados hallados se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Coeficientes binarios de difusión.

T (°C)	$\begin{array}{c} \mathbf{D}_{\text{TbCl3-Ar}}\\ (\mathbf{cm}^2.\mathbf{s}^{-1}) \end{array}$	$\begin{array}{c} \mathbf{D}_{\text{TbCl3-N2}}\\ (\mathbf{cm}^2.\mathbf{s}^{-1}) \end{array}$
600	1,33	1,21
900	1,87	1,69

# Expresión del coeficiente de transferencia de masa

En las Figuras 2 y 3 se muestran los contornos de velocidad para Argón obtenidos por simulación del sistema para velocidades lineales de entrada correspondiente a  $4.42.10^{-4}$  m.s<sup>-1</sup> y 600 °C.

En la primera, se observa que los valores de velocidad lineal disminuyen a medida que se aproximan a las paredes del reactor, con una zona estanca en las cercanías del crisol (Figura 2).



Figura 2. Contornos de velocidad para Ar obtenidos por simulación para velocidades lineales de entrada de  $4.42.10^{-4}$  m.s<sup>-1</sup>

En el crisol, la distribución es simétrica. La capa de

fluido es estanca en las paredes del crisol y alcanza hasta dos órdenes de magnitud menor en el borde del crisol que la velocidad lineal de entrada.



Figura 3. Detalles del crisol de la Figura anterior. Contornos de velocidad obtenidos para Ar para una velocidad lineal de entrada de  $4.42.10^{-4}$  m.s<sup>-1</sup>.

Un comportamiento similar se observa para la fluidodinámica a 900 °C (Figura 4). .



Figura 4. Contornos de velocidad obtenidos por simulación para velocidades lineales de entrada de  $4.42.10^2 \text{ m.s}^{-1}$  a 900 °C

No existen mayores diferencias entre los resultados obtenidos para Ar y aquellos para  $N_2$  (las simulaciones no se muestran aquí.). Considerando las simulaciones de las Figuras 2, 3 y 4, podemos observar que, a los efectos de transferencia de masa, se definen tres zonas, esquematizadas en la figura 5. La primera zona está definida por una capa estanca adyacente a la muestra, de espesor  $l_0$ . Inmediatamente adyacente a esta, se muestra una capa de espesor  $l_1$ , definida por la máxima altura del crisol y el borde de la capa límite de espesor  $l_0$ . Finalmente se define una tercera etapa de transferencia de masa de espesor equivalente  $l_2$ , definida dentro del seno del gas.

Considerando la Figura 5, es posible suponer que el coeficiente de transferencia de masa global  $(k_g)$  para la vaporización de una muestra de TbCl<sub>3</sub> ubicada en el fondo del crisol que se evapora hacia el seno del fluido está constituída por tres coeficientes de transferencia individuales en serie <sup>3,4</sup>, de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\frac{1}{k_g} = \frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \tag{1}$$



Figura 5. Esquema de las zonas de transferencia de masa.

Donde cada coeficiente tiene las siguientes características:

1)  $k_0$  definido como  $k_0 = D/l_0$ , donde  $l_0$  es el espesor de la capa límite estanca ubicada sobre la muestra y D representa el coeficiente de difusión binario de TbCl<sub>3</sub> en Ar ó N<sub>2</sub>. Los valores de l<sub>0</sub> pueden ser obtenidos a partir de simulaciones. Como ejemplo, podemos mencionar l<sub>0</sub> es igual a 1 mm a 600 °C y de 4 mm a 900 °C.

2)  $k_1$  definido como  $k_1$ =D/l<sub>1</sub>, donde D tiene el mismo significado anterior y l<sub>1</sub> es una longitud definida por la diferencia entre el borde superior del crisol y el borde superior de la muestra.

 $l_1$  y por ende  $k_1$ , dependen del volumen (masa) de la muestra.ya que a mayor volumen de muestra, menor es esta longitud. El grado de vaporización ( $\alpha_{TbCl3}$ ) depende a su vez de la masa por la siguiente relación:

$$\alpha_{\text{TbCl3}} = (m_0 - m_{(t)} / m_0)$$
(2)

donde  $m_0$  es la masa inicial de cloruro y  $m_{(t)}$  es la masa de clouro a un tiempo t. Si suponemos que la muestra de TbCl<sub>3</sub> puede ser distribuida idealmente en el crisol, la misma adoptará la geometría de aquél. Por lo tanto, la altura de la muestra dentro del crisol puede ser representada por la siguiente expresión:

$$\mathbf{h}_{\rm m} = \mathbf{h}_{\rm m0}(1 - \alpha_{\rm TbCl3}) \tag{3}$$

donde  $h_m$  representa la altura de la muestra a un tiempo t y  $h_{m0}$  es la altura inicial de la muestra. El valor de hm cambia con el grado de vaporización. Este cambio se ve reflejado en el valor de  $h_1$  de acuerdo a la siguiente expresión:

$$h_1 = h_{10} - h_{m0}(1 - \alpha_{TbC13}) \tag{4}$$

donde  $h_1$  es la altura libre entre la superficie de la muestra y el borde del crisol y  $h_{10}$  representa el valor inicial de esta variable.

3)  $k_2$  definido como el coeficiente de transferencia de masa en el seno del gas, y que representa la transferencia de masa que ocurre entre la superficie superior del crisol y el seno del gas. Este coeficiente puede ser representado por alguna correlación semiempírica. La siguiente expresión fue desarrollada para fluidos cuya dirección de flujo es paralela a la superficie de transferencia <sup>9</sup>:

$$k_2 = 0.93(\frac{.Ae}{v}) U^{1/2} Sc^{-2/3}$$
 (5)

En esta expresión, Ae es el área de transferencia, v es la viscosidad cinemática, U la velocidad lineal y Sc es el número de Schmidt.

# Modelado y simulación de la vaporización de TbCl<sub>3</sub>

La vaporización de TbCl<sub>3</sub> puede ser representada por la siguiente ecuación:

$$\frac{dn_{Tbcl3}}{dt} = k_g \cdot \frac{P_s - P_{sg}}{R_g \cdot T} \cdot A_e$$
(6)

donde  $k_g$  está representado por la ecuación (1), n, Rg, T, Ps y Psg representan los moles de TbCl<sub>3</sub>, la constante de los gases, la temperatura absoluta, la presión de TbCl<sub>3</sub> en equilibrio en la superficie y la presión de vapor de TbCl<sub>3</sub> en el seno del gas, respectivamente.

Reemplazando n,  $_{TbCl3}$  y  $k_g$  en función de  $\alpha_{TbCl3}$  se obtiene la siguiente expresión:

$$\frac{m_0}{P.F} \frac{d\alpha}{dt} = \frac{D}{(h_{10} - h_{m0}(1 - \alpha) + h_0 + h_2)} \cdot \frac{P_s - P_{sg}}{R_g \cdot T} \cdot A_e$$
(7)

Donde  $m_0$  y P.F. representan la masa inicial de TbCl<sub>3</sub> y el peso fórmula de este compuesto, respectivamente

Si se integra la ecuación (7), se obtiene la siguiente expresión:

$$\alpha^{2} + 2.\alpha(\frac{\mathbf{h}_{10} + \mathbf{h}_{0} + \mathbf{h}_{2} - \mathbf{h}_{m0}}{\mathbf{h}_{m0}}) =$$

$$(\frac{2.\text{P.F.D.}}{h_{m0}\cdot\text{m}_0}\cdot\text{A}_e).(\frac{\text{P}_s-\text{P}_{sg}}{\text{R}_g.\text{T}}).t$$
(8)

La ecuación (8) puede utilizarse para simular la cinética de vaporización de  $TbCl_3$  a distintas temperaturas y a todos los grados de vaporización.

En las Figuras 6 y 7, se muestra la simulación de la vaporización de TbCl<sub>3</sub> utilizando la ecuación (8) para atmósferas de Ar y  $N_2$ , respectivamente. La masa inicial de TbCl<sub>3</sub> es 2 mg.



Figura 6. Simulación de la Vaporización de TbCl3 en Ar..



Figura 7. Simulación de la Vaporización de TbCl<sub>3</sub> en  $N_2$ 

### **IV CONCLUSIONES**

En este trabajo se calculan los coeficientes de difusión de TbCl<sub>3</sub> en Ar y en  $N_2$  para 600 y 900 °C sobre los cuales no se tienen referencias en la bibliografía.

A partir de las simulaciones realizadas en un sistema reactor-crisol vertical, se deduce la expresión del coeficiente de transferencia de masa. Utilizando estos resultados y considerando que la muestra es un prisma ideal, se obtiene la expresión de la cinética de la vaporización (Ecuación 8) usando temperatura y grado de vaporización ( $\alpha_{TbCl3}$ ) como parámetros.

### **V REFERENCIAS**

 Treybal, R.E, en "Operaciones de Transferencia de Masa", Mc Graw-Hill, México D.F., pág. 23-49, (1990).

- 2 D. Brown, en "Halides of the Lanthanides and Actinides", Wiley, London, pág. 156, (1968).
- 3 Barbaglia, M.O y Esquivel, M.R., Anales AFA 2004, 16, 102-104, (2004).
- 4 Esquivel, M.R. y Barbaglia, M.O, Actas de las Jornadas CONAMET/SAM 2004, 2, 105-109, (2004).
- 5 Scott Fogler, H., en "Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas", Prentice Hall, México, pág. 693, (2001).
- 6 C.K. Gupta, N. Krishnamurthy, Int. Mater. Rev., 37, 5, 197, (1992).
- 7 J. Szekely, J. Ewans and H.Y. Sohn, en "Gas Solid Reactions", Academic Press, New York, 2, 8-64, (1976).
- 8 J.D. Forrester, A. Zalkin, D. Templeton and J.C. Wallman, Inorg. Chem., 3, pág 185–188, (1964).
- 9 E.M. Sparrow y G.T.Geiger, Jour. Heat Transf, 107, pág 321 326, (1985).